POWER SEMICONDUCTOR DEVICE

61-265849 [JP 61265849 A] PUBLISHED: November 25, 1986 (19861125)

INVENTOR(s): IMANAKA HIDEYUKI MIYAKE MASANOBU

APPLICANT(s): SHARP CORP [000504] (A Japanese Company or Corporation), JP

(Japan)

APPL NO.: 60-108863 [JP 85108863] FILED: May 20, 1985 (19850520) INTL CLASS: [4] H01L-023/40

JAPIO CLASS: 42.2 (ELECTRONICS — Solid State Components)
JOURNAL: Section: E, Section No. 499, Vol. 11, No. 119, Pg. 36, April

14, 1987 (19870414)

ABSTRACT.

PURPOSE: To reduce the number of component parts and simplify assembling work, by performing the mounting of a power semiconductor device on a heat radiating fin unit for cooling the power semiconductor device by utilizing bonding agent layer having thermal conductivity.

CONSTITUTION: In the inside of a power semiconductor device, an inner circuit substrate 1 is provided. Copper patters 2a, 2b, 2c and 2d are formed on the upper surface. A copper pattern 2e is formed on the lower surface. The inner circuit substrate 1 is stuck to a flat part 7a of a heat radiating fin unit 7 with a bonding agent layer 8 comprising a resin bonding agent having thermal conductivity, which is provided on the heat radiating fin unit 7. Heat, which is yielded in semiconductor elements 5a and 5b owing to the operation of the power semiconductor, is conducted to the heat radiating fin unit 7 through the bonding agent layer 8 and discharged into air. In this constitution, members such as a heat radiating metal plate, grease and attaching screws can be omitted, and the number of parts is reduced to a large extent.

9日本国特許庁(JP)

40 特許出職公開

母公開特許公報(A)

昭61-265849

colon CI . H 01 L 23/40

識別記号

厅内整理番号

母公開 昭和61年(1986)11月25日

6835-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

9発明の名称 電力半導体装置

到特/ 殿 昭60-108863

參出 瞬 昭60(1985) 5月20日

€ ·者 行

大阪市阿倍野区長池町22書22号 シャープ株式谷介内

砂発明 者 三字 正 展 シャープ株式会社

大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社内 大阪市阿倍野区長池町22番22号

の代 理 人 弁理士 原 # =

1. 発明の名称

電力半導体装置

- 2. 特許請求の範囲。
- 1. 装置冷却用の放熱フィンを有し、装置内部 に設けられ上下両面に網パターンを形成した内部 回路基板上に、電気的に機能する構成部材を設け た電力半導体装置において、前記内部回路基板下 面の網パクーンは、上記放然フィンの平面部上に 、熱伝導性を有する樹脂から成る接着利用により 接合させたことを製版とする電力半導体装置。
- 3. 発明の評論な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、空気中への世無により装置の活動を 行うための武然フィンを構えた電力半導件装置に 関するものである。

(従来技術)

世来、電力半導体装置な作動時の電力損失が大 新くい。この質力損失によって作じる発熱量を電力

半導体装置単独では散散しまれないため、協盟会 体に著しい進度上昇を招くものであった。この進 度上界により、装置内部に設けられた半導体常子 の許容景高温度(シリコン半導体では過常125 て~150で)を超える危険性がある場合には、 電力半導体装置は、第4回に示すように、その益 置の消費電力に応じた市卸量力を有する放射フィ ン12に装着して使用されていた。上記放送フィ ン1.2 はその材料として温倉アルミニウムの押出 し型材が用いられ、一方の間には平面部1.2.0が 形成され、権力の目には複数のひだ状の交配部(3.一が設けられている。電力半導体整置の内容に は、第5回に示すように、セラミックから取り、 質道に調パターン150-156-15-15 4.および1.5 *の形象された内部開発基準1 *が 数けられている。この内部製造器を1.4上には、 上記録パターフ150-156・156・154 を介して人出力電子17~及び年車体電子18。 ・1.8 6を半田付けしている半田屋1.6~か形成 されている。上に一方の半導体電子しまかの上層

と調ベターフェ5 6、及び前バラーフ156と高 方の半導体電子186の上面は、それぞれポンデ イングワイナ 1-9 - 1-9 により結構されている。 このような内部回導基板14位、その下面に形成 された上記録パラーン150を介して早田周20 の半田により放無用金属板21に単田付けされて いる。上記の放熱用金質板21は無伝運車の高い 関板に酸化防止用のニッケルメッキ等の表面処理 を施したものであり、 ある程度の放無機能を有す るものである。上記の此無用金質板21の上面は 内部回路基板の半田付けを容易にするために、ま た底面は他の放無器である放焦フィン1.2~の装 着を容易にするために、それぞれ学祖な精道にな っている。放然用金属版21上には電力率基保証 置の外段の一部を形成する外仰2 2 が配けられ、 **反無用金属板2.1及び外枠2.2により形成される** 容易中には、樹脂を尤貴して内部の構成部別を保 置するための内装御贈贈23か形成されている。 この内装御貨幣2.3上には、電力半事体装置の上 部外数を影響し、電子17~を固定するための外

れるので、例ので、UN 程度の無法依定存在する ことになる。

ところが、上記を乗の構造では、底無用金質板 2.1 と販売フィン1.2 の接合には、これら二者団 にクリス層2.5 を設け、取付ビス2.8 2.8 によ りビス止めして固定するものであるため、建立て 作業が存者に手間取るという欠点があった。また 、放無用としての放売フィン1.2 を割に設けてい るため、放無用金属板2.1 は不必要なものとなっ ており、これに起因して認品が設め増加及びコス トアップを招乗するといった問題点を有する。 (発明の目的)

本発明は、上記後来の問題点を考慮してなされたものであって、電力半導体装置の装着を接着剤にフィンに対する電力半導体装置の装着を接着剤にて行うことにより、郵品放散の減少及び建立作業の層深化をはかることが出来、ひいてはコストグウンを造成することができる電力半導体装置の優優を目的とするものである。

企同的国际

質量調度でもか思慮されている。

HLOLIC + HEFIT 政治用金属語で11までの第位属性を発展した場合 によう。上記は書籍の意意氏は、「一」はなっと なる。しかし、仮に上記台無関金書優なりが単決 3 = - 新聞報 0 0 × 4 0 = の調査とすれば、独領 用金属板2.1から空気中への熱度放政的1.0℃ となり、中国体電子上書も、1.8 もでの情景電力 在2 0 Wとすると、上記事業株里子1.8 · 1.8 b.の重度は200でを超大さにたになる。優って 先送した政治フェン1・2による政治を選集と位 るものである。放然フィン1-2に対する電力学書 保護者の強者は、第4回のように訴訟放無用金属 版2.1と放為フィン12の平面第12.0との間に 熱伝導性の食いグリス層2-5 を良好。例配外神2 2、散熱用金属板21及び放送フィン12を、そ れぞれのピスド連孔26 26 27 27 に同 道した取付モス2.8~2.8により固定されている ・ 角、上記グリス層で5により、触熱原金管庫で 「皮で放送フィン」で関の無量放け引きく同人。

工業等の電力手事件管置に、管置清印用の設施 フィンを有し、管理内事に設けられ上下同間に開 パターンを形成した内部団際高値上に、管質的に 機能する構成部分を設けた電力学等体管置におい て、関記内部団際高級下間の開来ターンは、上記 試験フィンの平面部上に、常任事性を有する場合 から液を接着期間により接合させたことにより、 部品直数を解棄しかつ建立作業を簡素化できるように構成したことを特性とするものである。 (実施制)

本発明の一貫議員で第二箇万(主義/3 間に基づら て以下に無明する。

電力半導体製造の内部には、電質的製造性が高くかつ熱伝導率の高いとう 1 ックを基材として影響され質調路をとして機能する内部問題を被1か及けられている。この内部問題を被1の上間には調バターン2。2 なが形成されている。上記の開バターン2。上には、人出力電子4。及び半遅体ます5。を所定の問題をシンティ田が

けした半田藩子・ナが形成されている。また唐べ ターン2 b・2 c 上にはそれぞれ人出方電子 4 b・ と半事体集子50が半田層3により半田付けされ でおり、さらに関バターン2 4上には半田屋また より入出力端子人。か半田付けされている。上記 の半導体素子5 a の上面と類パターンで b、及び この頃パターン2 bと半導体素子5 bとはそれぞ れポンティングライヤ 6 - 6 によりポンティング され結構されている。上記のポンティングウィヤ 6は、半導体素子5.4・5.6の電視容量に応じて 線径200~500μのアルシニウム通道いは金 線が遺棄用いられる。このような戸藤田島書板1 は、アルミニウムの押出し型材から成る放然フィ ンプの平面状を成す平面部フェに貼着されている ・上記放焦フィン1の平面部7.2とは反対側の面 には、同一重要で飲無効果を高めるため複数のひ だ状の突起部でも一が形成されている。放然フィ ンでは、この飲料フィンでが用いられる電力半導 体装置の使用条件及び使用目的に応じてその大き さ及び形状が決定される。また散然フィン1は熱

半導体素子 5 a - 5 b の養面の保護及びボンディングワイヤ 6 - 6 の物理的指導からの保護のだめ、機器の光質により内容相配層 1 0 が形成されている。この内容相配層 1 0 の機能は、住人時には避状であり、住人役はゲル化されるものである。上配の内容細面層 1 0 上には、平望置の上部外療を形成しエボキン機能から被る外質機能層 1 1 か 形成されている。この外質組留層 1 1 により漢子 4 a - 4 b - 4 c が固定されている。

上記の構像において、電力学事体の作動により 学事体電子5 a 5 b から発生された無い学田藩 3 3 頃パケーン2 a 2 c 。 セラミック番板 1 質パケーン2 a 及び後署前着 8 を経出して放 無フィン1に任意される。そして、この試無フィ ン1から正配の無が空気中へ設出されることによ り、半導体電子5 a 5 b が冷却される。上記の 無の伝達過程において、無は半導体電子5 a 5 b 下方の放無フィソ1の方面へ伝達されると関係 に使方向へも伝導され、第-2 図に示すように、無 の伝導方面の中心軸に対しておよそ4 5 のにか 伝導性がよく性能がつ安値であることが要求され ており、前述したブルミニケムの押出し登れか出 数的これらの条件に適合し得るものとして利用さ れる。例如上記内部回路基板(と数無フィンでは、 、放無フィン7の好質がアルミニウムであるだめ 半田付けによる複合は不可能である。このため、 飲無フィン1の材料を他の半田付在の良い調まだ はニッケル等に置き値入るが、取いは放然フィン 7にリッキ処理を属すことも考えられるか、これ **らの方法は放然フィン1の大型化に呼応してコス** ト質を招くものである。よって本語書では飲無フ インフに無佐導性を有する部層の接着用から成る 優者所層 8 かスクリープ印刷されており、この情 着対層 8 により内部回露基板 1 が放熱フェンフに 店着されている。また上記社然フィン1には。**音** 力半導体装置の外景の一部を形成し、上記内閣団 降毒板1に設けられた修材を製面から度う円筒状 の外神9が別の後輩利用 8 により話者されてい る。上記の外枠り及び世無フィンフにより形成さ れた書形状の内部には、質じく内部にわけられた

The second of th

りをもって伝導されることが知られている。キ、 然の伝わるは中の熱伝道率をメー(col / で 。。 col 、このは体の軍みを((col) 、食体の動画機 をS(d)とすると、この媒体の熱比点を(です) は、

4 . 186 2 - 3

で算品される。ここで、電力率電保強量により用いられる。セラミッグ基板1の厚か0.6~、前パケーン2 = 2 5 2 c 2 d 2 e の厚み0.1~0.3 m 程度のものを想覚すると、学事体案子5.5 5 b から接着預算 8 に至るまでの距離に対1 = となる。今考えている電力学事体素子5.a 5 b は少なくとも7 = 所以上のものであり、学事体案子5.a 5 b の大きさを仮に1 = 所とすると、接着預算8 部分の無伝導に書与する範囲機らは、S = (4 ~ 2 1 6 m 4 5 7) (6 m) (4 = 0.7 1 1 - 0.1) 「なわち9 = 所種度の大きさになる。接着預算8 に厚み100 m 無伝導率以ぞ1×10 (6 m) (6 m) 程度の制置を使用す

れは、(1)式よう接着網層のの無低抗がは、か ≈0.3 むいとなる。一方、従来の電力半導体質 置の場合は、第3回に示すように、半田層20人 放無用金属板21及びグリス層25分本装置の接 看料層8の代わりに存在することになる。しかし これらの部材の熱伝事率は、半田増20の無伝導 率 1 - 8 × 1 0 - * (cal/ で・・・・ 金) 、 網を基 材とする放無用金属版21の無伝導率よー9.2× 10 **(col/で ・・・・・・・・) で示されるように、 上記接着利用 8 の熱伝導率 A ≈ 1 × 1.0 ° 1 cat /て・・・・・ はりむ相当高く、無視し得をもの である。従来の電力半導体装置において熱伝導上 大きく影響するのは散熱用金属板21と散熱フィ ン12との接触部の無低値であり、この無抵抗は 0 ≈ 0 .2 ♥ 程度となる。よって質配本質量の 接着列階をの無抵抗さな上記従来方式の無抵抗さ に近い値であり、後着消費8に通常用いられる点 伝承率の高いものを使用すれば、健康の変置に対 して放無機能における男化は殆ど相楽しない。ま た、本は智の政禁事をそさらに向上させるには、

品を飲が大権に前裔される。生た上記設行とスを 神通するため外中及び放然フェン等に形成されて いた取付ピス神道礼も必要でなくなり、これによ り加工工数が減少される。また上記部品点数の被 少及び上記内部西路番板における放然フィンへの 接着類による取付ける点により、基立作業が大幅 に想象化される。さらに、以上の部品点数の減少 、加工工数の減少及び基立て作業の簡素化等によ り、コストチャンを促し得る等の優れた効果を奏 する。

4. 図面の簡単な説明

第1回は本発明の一貫能例を示す動画図。第2 回は第1回に示した電力半導体装置の熱伝導の状態を示す模式図。第3回は従来の電力半導体装置 の無伝導の状態を示す模式図、第4回は提来例を 示す正面図、第5回は第4回に示した電力半導体 装置の内部を示す類面図である。

1 は内部団具書板、2 m - 2 b - 2 c - 2 d - 2 e は個ペターン、3 は学知道。 6 m - 4 b - 4 - 1 2 h - 7 m - 5 b - は 学連体素子。 6 は

(発明の効果)

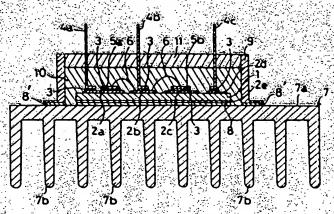
本発明の電力半導体装置は、以上のように、電力半導体装置の外費の一部を形成する。外角及び下間に開バナーンを有する内部回路延振だこの開バ ナーンを介して、放送フェンの平面部に無任事性 を有する側面から成る接着剤により貼着した構造 である。それ故。従来用いられていた放然用金属 振、カリン、面付ビス等の配けが未要になり、簡

オンディングライヤ、「住政祭ライン」 8 口を加 前着、 9 口外枠、1 5 C内型出售機 こし 1 U外籍 出車着である。

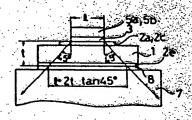
> 発評出道大 ラ→ーデ律式会社 代理人 弁理士 原 増



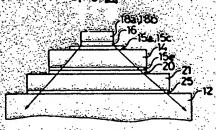
末1团



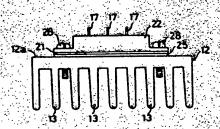
第2図



第3回



第4図



C 6

